(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2001-172391 (P2001-172391A)

(43)公開日 平成13年6月26日(2001.6.26)

(51) Int.Cl.'	識別記号	FΙ	テーマコード(参考)
C08G 77/42		C08G 77/42	2H006
C07F 7/08		C07F 7/08	X 4H049
7/10		7/10	W 4J035
C08F 230/08		C 0 8 F 230/08	4 J 1 0 0
G 0 2 B 1/04		G 0 2 B 1/04	
	審查請求	未請求 請求項の数8 OL	(全12頁) 最終頁に続く
(21)出願番号	特顧平11-357008	(71) 出願人 000003159	
		東レ株式会社	
(22)出顧日	平成11年12月16日(1999.12.16)	東京都中央区	日本橋室町2丁目2番1号
		(72)発明者 藤澤 和彦	
		滋賀県大津市	園山1丁目1番1号 東レ株
		式会社滋賀事	業場内
		(72)発明者 横田 満	
		滋賀県大津市	園山1丁目1番1号 東レ株
		式会社滋賀事	業場内
		(72)発明者 下山 直樹	
		滋賀県大津市	園山1丁目1番1号 東レ株
	•	式会社滋賀事	業場内
			最終頁に続く

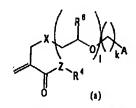
(54) 【発明の名称】 モノマー、ポリマー及びそれを用いた眼用レンズ

(57)【要約】

【課題】それを重合して得られるポリマーが高酸素透過性で、かつ高い水濡れ性を有するモノマー、およびそれを用いたポリマーを得る。

【解決手段】(1)下記一般式(a)で表されるモノマ

【化1】



Aはシロキサニル基を表す。R⁴はそれぞれ独立にH、置換されていてもよい炭素数1~20のアルキル基、および置換されていてもよい炭素数6~20のアリール基から選ばれた置換基を表す。XはO、SおよびN-Yから選ばれた基を表す。YはH、置換されていてもよい炭素数1~20のアルキル基および置換されていてもよい炭素数6~20のアリール基からなる群から選ばれた置

換基を表す。ZはN-R⁵、OおよびSから選ばれた基を表す。R⁵はH、置換されていてもよい炭素数1~2 Oのアルキル基および置換されていてもよい炭素数6~ 20のアリール基からなる群から選ばれた置換基を表す。[R⁴とR⁵は互いに結合してNを含む環を形成してもよい。]kは1~20の整数を表す。1は0から3の整数を表す。R⁶はHまたはメチル基を表す。

【特許請求の範囲】

【請求項1】下記一般式(a)で表されるモノマー。 【化1】

$$\begin{array}{c|c}
x & R^5 \\
\hline
0 & K^4 \\
0 & (a)
\end{array}$$

Aはシロキサニル基を表す。R⁴はそれぞれ独立にH、置換されていてもよい炭素数1~20のアルキル基、および置換されていてもよい炭素数6~20のアリール基から選ばれた置換基を表す。XはO、SおよびN-Yから選ばれた基を表す。YはH、置換されていてもよい炭素数1~20のアルキル基および置換されていてもよい炭素数6~20のアリール基からなる群から選ばれた置換基を表す。ZはN-R⁵、OおよびSから選ばれた置換基を表す。R⁵はH、置換されていてもよい炭素数1~20のアルキル基および置換されていてもよい炭素数1~20のアルキル基および置換されていてもよい炭素数6~20のアリール基からなる群から選ばれた置換基を表す。R⁴とR⁵は互いに結合してNを含む環を形成してもよい。kは1~20の整数を表す。1は0から3の整数を表す。R⁶はHまたはメチル基を表す。

【請求項2】シロキサニル基が下記式(b)で表される 置換基であることを特徴とする請求項1記載のモノマ

【化2】

[式(b)中、 A^1 ~ A^{11} はそれぞれが互いに独立にH、置換されていてもよい炭素数1~20のアルキル基、置換されていてもよい炭素数6~20のアリール基を表す。nは0~200の整数を表し、a、b、cはそれぞれが互いに独立に0~20の整数を表す。ただしn=a=b=c=0の場合は除く。}

【請求項3】一般式(a)において、Aがトリス(トリメチルシロキシ)シリル基、ビス(トリメチルシロキシ)メチルシリル基、トリメチルシロキシジメチルシリル基から選ばれた置換基であることを特徴とする請求項1又は2記載のモノマー。

【請求項4】一般式(a)において、XがÓを表すこと

を特徴とする請求項1~3のいずれかに記載のモノマ

【請求項5】一般式(a)において、Aがトリス(トリメチルシロキシ)シリル基、あるいはビス(トリメチルシロキシ)メチルシリル基を表し、XおよびZがOを表し、kが3~5を表し、1が0~1を表し、R⁶がHを表すことを特徴とする請求項4に記載のモノマー。

【請求項6】請求項1~5いずれかに記載のモノマーを 重合成分として含むことを特徴とするポリマー。

【請求項7】請求項6記載のポリマーを用いてなる眼用レンズ。

【請求項8】請求項6記載のポリマーを用いてなるコン タクトレンズ。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明はモノマー及びポリマーに関するもので、該モノマーおよびポリマーはコンタクトレンズ、眼内レンズ、人工角膜などの眼用レンズとして特に好適に用いられる。

[0002]

【従来の技術】従来、眼用レンズ用モノマーとして、ケイ素基を有するモノマーが知られている。

【0003】例えば、3-[トリス(トリメチルシロキシ)シリル]プロピルメタクリレートが眼用レンズ用モノマーとして広く用いられている。この3-[トリス(トリメチルシロキシ)シリル]プロピルメタクリレートを重合して得られるポリマーは高酸素透過性という特長を有するが、水濡れ性に劣るため、例えばコンタクトレンズとして使用した場合、装用感が悪いという欠点があった。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】本発明は、それを重合して得られるポリマーが高酸素透過性で、かつ高い水漏れ性を有するモノマーおよびそれを用いたポリマー、眼用レンズ、コンタクトレンズを提供することを目的とする。

[0005]

【課題を解決するための手段】上記の目的を達成するために、本発明は下記の構成を有する。

(1)下記一般式(a)で表されるモノマー。

[0006]

【化3】

$$\begin{array}{c|c}
X & R^6 \\
\hline
Z & R^4 \\
\hline
0 & (a)
\end{array}$$

【0007】Aはシロキサニル基を表す。R4はそれぞれ独立にH、置換されていてもよい炭素数 $1\sim20$ のアルキル基、および置換されていてもよい炭素数 $6\sim20$ のアリール基から選ばれた置換基を表す。XはO、SおよびNーYから選ばれた基を表す。YはH、置換されていてもよい炭素数 $1\sim20$ のアルキル基および置換されていてもよい炭素数 $6\sim20$ のアリール基からなる群から選ばれた置換基を表す。ZはNーR 5 、OおよびSから選ばれた基を表す。R 5 はH、置換されていてもよい炭素数 $1\sim20$ のアルキル基および置換されていてもよい炭素数 $1\sim20$ のアリール基からなる群から選ばれた置換基を表す。1は日本の変数を表す。1は $1\sim20$ の整数を表す。1は $1\sim20$ の整数を表す。1は $1\sim20$ の整数を表す。1は $1\sim20$ 0の整数を表す。1は $1\sim20$ 0の整数を表す。1は

- (2)上記(1)項に記載のモノマーを重合成分として 含むことを特徴とするポリマー。
- (3)上記(2)項に記載のポリマーを用いてなる眼用レンズ。
- (4)上記(2)項に記載のポリマーを用いてなるコン タクトレンズ。

[0008]

【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態を説明する。

【0009】本発明のモノマーは下記の構成を有する。 下記一般式(a)で表されるモノマー。

[0010]

【化4】

$$\begin{array}{c|c}
X & R^6 \\
\hline
Z & R^4 \\
0 & (a)
\end{array}$$

【0011】Aはシロキサニル基を表す。

【0012】R⁴はそれぞれ独立にH、置換されていてもよい炭素数1~20のアルキル基、および置換されていてもよい炭素数6~20のアリール基から選ばれた置換基を表す。

【0013】Xは0、SおよびN-Yから選ばれた基を表す。

【0014】YはH、置換されていてもよい炭素数 $1\sim$ 20のアルキル基および置換されていてもよい炭素数 $6\sim$ 20のアリール基からなる群から選ばれた置換基を表す。Zは $N-R^5$ 、OおよびSから選ばれた基を表す。

【0015】R⁵はH、置換されていてもよい炭素数1 ~20のアルキル基および置換されていてもよい炭素数 6~20のアリール基からなる群から選ばれた置換基を 表す。R⁴とR⁵は互いに結合してNを含む環を形成して もよい。

【0016】kは1~20の整数を表す。

【0017】1は0~3の整数を表す。

【0018】R⁶はHまたはメチル基を表す。以下、式(a)における各置換基について説明する。

【0019】Aはシロキサニル基を表す。

【0020】本明細書におけるシロキサニル基とは、少なくとも1つのSi-O-Si結合を有する基を表す。シロキサニル基としては下記式(b)で表される置換基が原料の入手しやすさや合成の容易さの点で好ましく使用される。

【0021】 【化5】

【0022】 (式 (b) 中、A1 ~A11はそれぞれが互いに独立にH、置換されていてもよい炭素数1~20のアルキル基、置換されていてもよい炭素数6~20のアリール基を表す。nは0~2000整数を表し、a、b、cはそれぞれが互いに独立に0~200整数を表す。ただしn=a=b=c=0の場合は除く。]式 (b) 中、A1からA11はそれぞれが独立にH、メチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、ブチル基、イソブチル基、sec-ブチル基、t-ブチル基、ヘキシル基、シクロヘキシル基、2-エチルヘキシル基、オクチル基などのアルキル基、フェニル基、ナフチル基などのアリール基を挙げることができる。これらの中で最も好ましいのはメチル基である。

【0023】式 (b) 中、nk0~200の整数であるが、好ましくは0~50, さらに好ましくは0~10である。a、b、cはそれぞれが互いに独立に0~20の整数であるが、好ましくはa、b、cがそれぞれ互いに独立に0~5の整数である。n=0の場合、好ましいa、b、cの組み合わせはa=b=c=1、a=b=1かつ c=0である。

【0024】式(b)で表される置換基の中で、工業的に比較的安価に入手できることから特に好適なものはトリス(トリメチルシロキシ)シリル基、ビス(トリメチルシロキシ)メチルシリル基、トリメチルシロキシジメチルシリル基、ポリジメチルシロキサン基、ポリメチルシロキサン基、ポリーコーメチルシロキサンージメチルシロキサン基などである。

【0025】式(a)中、R4はH、置換されていてもよ

いアルキル基、および置換されていてもよいアリール基から選ばれた置換基を表すが、その好適な例としては H、メチル基、エチル基、プロピル基、ブチル基、ペンチル基、ベンジル基、フェニル基、デシル基、シクロヘキシル基、ベンジル基、フェニル基、ナフチル基、2ーヒドロキシエチル基、2ー(2ーヒドロキシエトキシ)エトキシ]エチル基、2ー(2ーメトキシエトキシ)エチル基、2ー[2ー(2ーメトキシエトキシ)エチル基、2ー[2ー(2ーメトキシエトキシ)エトキシ]エチル基、2ー[2ートキシエチトン)エトキシ]エチル基、2ーエトキシエチトン)エチャル基、2ー「2ー(2ーエトキシエトキシ)エチャル基、2ー「2ー(2ーエトキシエトキシ)エチャル基、2ー「2ー(2ーエトキシエトキシ)エチャル基、2ー「2ー(2ーエトキシエトキシ)エチャル基、2ーズトキシエチル基である。

【0026】式(a)中、XはO、SおよびN-Yから 選ばれた基を表すが、得られるモノマーの重合活性の点 から最も好ましいのはOである。

【0027】式(a)中、XがN-Yの場合、YはH、 置換されていてもよい炭素数1~20のアルキル基および置換されていてもよい炭素数6~20のアリール基からなる群から選ばれた置換基を表すが、その好適な例としてはH、メチル基、エチル基、プロピル基、ブチル基、ペンチル基、ヘキシル基、ヘプチル基、オクチル基、デシル基、シクロヘキシル基、ベンジル基、フェニル基、ナフチル基、メトキシカルボニルメチル基、メト キシカルボニルエチル基、メトキシカルボニルプロピル 基などであり、中でも好ましいのはH、メチル基、エチ ル基、フェニル基、メトキシカルボニルメチル基であ る。

【0028】式(a)中、ZがN-R5の場合、R5はH、置換されていてもよいアルキル基、および置換されていてもよいアリール基から選ばれた置換基を表すが、その好適な例としてはH、メチル基、エチル基、プロピル基、ブチル基、ペンチル基、ペキシル基、ペプチル基、オクチル基、デシル基、シクロヘキシル基、ベンジル基、フェニル基、ナフチル基などであり、中でも好ましいのはH、メチル基、エチル基、フェニル基である。【0029】式(a)中、ZがN-R5の場合、R5とR4は互いに結合してNを含む環を形成してもよいが、その場合、下記構造(c)で示される部分の具体例としては、

[0030]

【化6】

$$\frac{-N-R^4}{R^5}$$
 (c)

【0031】や、下記式(c1)~(c7)を挙げることができる。

[0032]

【化7】

【0033】kは1~20の整数を表すが、高酸素透過性を得るためには、好ましくは1~7であり、合成の容易さについても考慮に入れると、最も好ましくは3~5である。

【0034】 $1は0\sim3$ の整数を表すが、高酸素透過性を得るためには、好ましくは $0\sim1$ である。

【0035】R⁶はHまたはメチル基を表すが、原料入手の容易さの点で好ましいのはHである。

【0036】本発明のモノマーは分子内にエステル基、アミド基およびチオエステル基から選ばれた置換基を少なくとも1つ有しており、この置換基を改質処理することにより、得られるポリマー表面の水濡れ性を向上させ

ることができる。本発明のポリマーは一般式(a)で表されるモノマーを単独で重合して得ることも、他のモノマーと共重合して得ることも可能である。他のモノマーと共重合する場合の共重合モノマーとしては、共重合さえ可能であれば何ら制限はなく(メタ)アクリロイル基、スチリル基、アリル基、ビニル基、及び他の重合可能な炭素・炭素不飽和結合を有するモノマーを使用することができる。

【0037】以下、その例をいくつか挙げるが、本発明 はこれらに限定されるものではない。(メタ)アクリル 酸、イタコン酸、クロトン酸、ビニル安息香酸、メチル (メタ)アクリレートなどのアルキル(メタ)アクリレ ート類、N,N-ジメチルアクリルアミドなどの(メタ)ア クリルアミド類、α-メチルスチレンなどの芳香族ビニ ルモノマーなどである。

【0038】本発明のポリマーにおいては、良好な機械物性が得られ、消毒液や洗浄液に対する良好な耐性が得られるという意味で、1分子中に2個以上の共重合可能な炭素炭素不飽和結合を有するモノマーを共重合成分として用いることが好ましい。1分子中に2個以上の共重合可能な炭素炭素不飽和結合を有するモノマーの共重合比率は0.1重量%以上が好ましく、0.3%重量以上がより好ましく、0.5重量%以上がさらに好ましい。【0039】本発明のポリマーにおける一般式(a)で表されるモノマーの(共)重合比率は、高酸素透過性と高親水性を両立させるという点から30~100重量%、より好ましくは40~99重量%、最も好ましくは50~95重量%である。

【0040】本発明のポリマーは、紫外線吸収剤や色素、着色剤などを含むものでもよい。また重合性基を有する紫外線吸収剤や色素、着色剤を共重合した形で含有してもよい。

【0041】本発明のポリマーを(共)重合により得る際は、重合をしやすくするために過酸化物やアゾ化合物に代表される熱重合開始剤や、光重合開始剤を添加することが好ましい。熱重合を行う場合は、所望の反応温度に対して最適な分解特性を有するものを選択して使用する。一般的には10時間半減期温度が40℃~120℃のアゾ系開始剤および過酸化物系開始剤が好適である。光重合開始剤としてはカルボニル化合物、過酸化物、アゾ化合物、硫黄化合物、ハロゲン化合物、および金属塩などを挙げることができる。これらの重合開始剤は単独または混合して用いられ、およそ1重量%くらいまでの量で使用される。

【0042】本発明のポリマーを(共)重合により得る 際は、重合溶媒を使用することができる。溶媒としては 有機系、無機系の各種溶媒が適用可能であり特に制限は ない。例を挙げれば、水、メタノール、エタノール、プ ロパノール、2-プロパノール、ブタノール、tert-ブ タノールなどの各種アルコール系溶剤、ベンゼン、トル エン、キシレンなどの各種芳香族炭化水素系溶剤、ヘキ サン、ヘプタン、オクタン、デカン、石油エーテル、ケ ロシン、リグロイン、パラフィンなどの各種脂肪族炭化 水素系溶剤、アセトン、メチルエチルケトン、メチルイ ソブチルケトンなどの各種ケトン系溶剤、酢酸エチル、 酢酸ブチル、安息香酸メチル、フタル酸ジオクチルなど の各種エステル系溶剤、ジエチルエーテル、テトラヒド ロフラン、ジオキサン、エチレングリコールジアルキル エーテル、ジエチレングリコールジアルキルエーテル、 トリエチレングリコールジアルキルエーテル、テトラエ チレングリコールジアルキルエーテル、ポリエチレング リコールジアルキルエーテルなどの各種グリコールエー

テル系溶剤であり、これらは単独あるいは混合して使用 することができる。

【0043】本発明のポリマーの重合方法、成形方法としては通常の方法を使用することができる。たとえば一旦、丸棒や板状に成形し、これを切削加工等によって所望の形状に加工する方法、モールド重合法、及びスピンキャスト法などである。一例として本発明のポリマーをモールド重合法により得る場合について、次に説明する。

【0044】モノマー組成物を一定の形状を有する2枚 のモールドの空隙に充填する。そして光重合あるいは熱 重合を行ってモールドの形状に賦型する。モールドは樹 脂、ガラス、セラミックス、金属等で製作されている が、光重合の場合は光学的に透明な素材が用いられ、通 常は樹脂またはガラスが使用される。ポリマーを製造す る場合には、多くの場合、2枚の対向するモールドによ り空隙が形成されており、その空隙にモノマー組成物が 充填されるが、モールドの形状やモノマーの性状によっ てはポリマーに一定の厚みを与えかつ充填したモノマー 組成物の液もれを防止する目的を有するガスケットを併 用してもよい。空隙にモノマー組成物を充填したモール ドは、続いて紫外線のような活性光線を照射されるか、 オーブンや液槽に入れて加熱されて重合される。光重合 の後に加熱重合したり、逆に加熱重合後に光重合する両 者を併用する方法もあり得る。光重合の場合は、例えば 水銀ランプや捕虫灯を光源とする紫外線を多く含む光を 短時間 (通常は1時間以下) 照射するのが一般的であ る。熱重合を行う場合には、室温付近から徐々に昇温 し、数時間ないし数十時間かけて60℃~200℃の温 度まで高めていく条件が、ポリマーの光学的な均一性、 品位を保持し、かつ再現性を高めるために好まれる。本 発明のポリマーは、種々の方法で改質処理を行うことが できる。表面の水濡れ性を向上させるためには、該改質 処理を行うことが好ましい。

【0045】ポリマーの具体的な改質方法としては、電磁波(光を含む)照射、プラズマ照射、蒸着およびスパッタリングなどケミカルベーパーデボジション処理、加熱、塩基処理、酸処理、その他適当な表面処理剤の使用、およびこれらの組み合わせを挙げることができる。これらの改質手段の中で、簡便であり好ましいのは塩基処理である。

【0046】塩基処理の一例としては、ポリマーを塩基性溶液に接触させる方法、ポリマーを塩基性ガスに接触させる方法等が挙げられる。そのより具体的な方法としては、例えば塩基性溶液にポリマーを浸漬する方法、ポリマーに塩基性溶液をヘラ、刷毛等で塗布する方法、ポリマーに塩基性溶液をスピンコート法やディップコート法などを挙げることができる。最も簡便に大きな改質効果が得られる方法は、ポリマーを塩基性溶液に浸漬す

る方法である。

【0047】ポリマーを塩基性溶液に浸漬する際の温度は特に限定されないが、通常-50℃~300℃程度の温度範囲内で行われる。作業性を考えれば-10℃~150℃の温度範囲がより好ましく、-5℃~60℃が最も好ましい。ポリマーを塩基性溶液に浸漬する時間については、温度によっても最適時間は変化するが、一般には100時間以内が好ましく、24時間以内がより好ましく、12時間以内が最も好ましい。接触時間が長すぎると、作業性および生産性が悪くなるばかりでなく、酸素透過性の低下や機械物性の低下などの悪影響が出る場合がある。

【0048】塩基としてはアルカリ金属水酸化物、アルカリ土類金属水酸化物、各種炭酸塩、各種ホウ酸塩、各種リン酸塩、アンモニア、各種アンモニウム塩、各種アミン類などが使用可能である。

【0049】塩基性溶液の溶媒としては、無機、有機の 各種溶媒が使用できる。例えば、水、メタノール、エタ ノール、プロパノール、2-プロパノール、ブタノー ル、エチレングリコール、ジエチレングリコール、トリ エチレングリコール、テトラエチレングリコール、ポリ エチレングリコール、グリセリンなどの各種アルコール 類、ベンゼン、トルエン、キシレンなどの各種芳香族炭 化水素、ヘキサン、ヘプタン、オクタン、デカン、石油 エーテル、ケロシン、リグロイン、パラフィンなどの各 種脂肪族炭化水素、アセトン、メチルエチルケトン、メ チルイソブチルケトンなどの各種ケトン類、酢酸エチ ル、酢酸ブチル、安息香酸メチル、フタル酸ジオクチル などの各種エステル類、ジエチルエーテル、テトラヒド ロフラン、ジオキサン、エチレングリコールジアルキル エーテル、ジエチレングリコールジアルキルエーテル、 トリエチレングリコールジアルキルエーテル、テトラエ チレングリコールジアルキルエーテル、ポリエチレング リコールジアルキルエーテルなどの各種エーテル類、ジ メチルホルムアミド、ジメチルアセトアミド、N-メチル -2-ピロリドン、ジメチルイミダゾリジノン、ヘキサ メチルホスホリックトリアミド、ジメチルスルホキシド などの各種非プロトン性極性溶媒、塩化メチレン、クロ ロホルム、ジクロロエタン、トリクロロエタン、トリク ロロエチレンなどのハロゲン系溶媒、およびフロン系溶 媒などである。中でも経済性、取り扱いの簡便さ、およ び化学的安定性などの点で水が最も好ましい。溶媒とし ては、2種類以上の物質の混合物も使用可能である。

【0050】本発明において使用される塩基性溶液は、塩基性物質および溶媒以外の成分を含んでいてもよい。本発明において、ポリマーは、塩基処理の後、洗浄により塩基性物質を除くことができる。

【0051】洗浄溶媒としては、無機、有機の各種溶媒が使用できる。例えば、水、メタノール、エタノール、 プロパノール、2-プロパノール、ブタノール、エチレ

ングリコール、ジエチレングリコール、トリエチレング リコール、テトラエチレングリコール、ポリエチレング リコール、グリセリンなどの各種アルコール類、ベンゼ ン、トルエン、キシレンなどの各種芳香族炭化水素、ヘ キサン、ヘプタン、オクタン、デカン、石油エーテル、 ケロシン、リグロイン、パラフィンなどの各種脂肪族炭 化水素、アセトン、メチルエチルケトン、メチルイソブ チルケトンなどの各種ケトン類、酢酸エチル、酢酸ブチ ル、安息香酸メチル、フタル酸ジオクチルなどの各種工 ステル類、ジエチルエーテル、テトラヒドロフラン、ジ オキサン、エチレングリコールジアルキルエーテル、ジ エチレングリコールジアルキルエーテル、トリエチレン グリコールジアルキルエーテル、テトラエチレングリコ ールジアルキルエーテル、ポリエチレングリコールジア ルキルエーテルなどの各種エーテル類、ジメチルホルム アミド、ジメチルアセトアミド、N-メチルー2ーピロリ ドン、ジメチルイミダゾリジノン、ヘキサメチルホスホ リックトリアミド、ジメチルスルホキシドなどの各種非 プロトン性極性溶媒、塩化メチレン、クロロホルム、ジ クロロエタン、トリクロロエタン、トリクロロエチレン などのハロゲン系溶媒、およびフロン系溶媒などであ る。

【0052】洗浄溶媒としては、2種類以上の溶媒の混合物を使用することもできる。洗浄溶媒は、溶媒以外の成分、例えば無機塩類、界面活性剤、および洗浄剤を含有してもよい。

【0053】該改質処理は、ポリマー全体に対して行ってもよく、例えば表面のみに行うなどポリマーの一部のみに行ってもよい。表面のみに改質処理を行った場合にはポリマー全体の性質を大きく変えることなく表面の水濡れ性のみを向上させることができる。

【0054】本発明のポリマーは水濡れ性は純水に対する動的接触角(前進時、浸漬速度0.1mm/秒)が70°以下が好ましい。酸素透過性は、酸素透過係数[ml(STP)cm·cm²·sec-1·mmHg¹]は90×10-11以上が好ましい。本発明のポリマーは、コンタクトレンズ、眼内レンズ、人工角膜などの眼用レンズとして特に好適である。

[0055]

【実施例】以下、実施例により本発明を具体的に説明するが、本発明はこれによって限定されるものではない。 〔測定方法〕本実施例における各種測定は、以下に示す方法で行った。

(1)プロトン核磁気共鳴スペクトル 日本電子社製のEX270型を用いて測定した。溶媒に クロロホルムーdを使用した。

(2)動的接触角

サンプルとして、5mm×10mm×0.2mm程度のサイズのフィルム状のものを使用し、レスカ社製のWET-6000型を用いて、純水に対する前進時の動的接

触角を測定した。浸漬速度は0.1mm/sec、浸漬深さは7mmとした。

(3)酸素透過係数

理化精機工業社製の製料研式フィルム酸素透過率系を用いて35℃の水中にてフィルム状サンプルの酸素透過係数を測定した。

(4)引張彈性率

サンプルとして、中央付近の幅5mm程度のサイズのアレイ型のフィルム状のものを使用し、(株)東洋ボールドウイン製のテンシロンRTM100型を用いて測定した。引張速度は100mm/minとし、つかみ間距離は5mmとした。

(5)含水率

サンプルとして10mm×10mm×0.2mm程度のサイズのフィルム状のものを使用した。サンプルを真空乾燥器で40℃、16時間乾燥し、サンプルの重量(Wd)を測定した。その後、純水に浸漬して40℃恒温槽に一晩以上おいて含水させた後、表面水分をキムワイプで拭き取って重量(Ww)を測定した。次式にて含水率を求めた。

[0056]

含水率 (%) = $100 \times (Ww-Wd) / Ww$ [実施例1] モノマーの合成 -1

(1) 100mLのナスフラスコにヘプタメチル-3-(3-ヒドロキシプロピル)トリシロキサン6.17g (22mmol)、N, N-ジメチルホルムアミド(D MF) 5mL、トリエチルアミン6.69g(66mm ol)、p-メトキシフェノール (MEHQ)を少量加 え、 α -ブロモメタクリル酸メチル10.74g(60)mmo1)を0℃で滴下し、100℃で18時間加熱し た。反応溶液に水を加え、酢酸エチルで抽出、硫酸マグ ネシウムで乾燥、溶媒を減圧下で留去した。得られた留 分をシリカゲルカラムに通した後、減圧蒸留を行い、透 明の液体を得た。この液体のプロトン核磁気共鳴スペク トルを測定し分析した結果、Oppm付近(3H)、0.1 ppm付近 (24H)、0.4ppm付近 (2H)、1.6pp m付近(2H)、3.4ppm付近(2H)、3.7ppm付 近(3H)、4.2ppm付近(2H)、5.9ppm付近 (1H)、6.3ppm付近(1H)にピークが検出され たことから下式 (M1) で表されるモノマーであることを 確認した。

【0057】 【化8】

$$0 \qquad Me \\ Si(OSiMe_3)_2$$

$$(M1)$$

【0058】〔実施例2〕モノマーの合成-2 (1)滴下ロート、塩化カルシウム乾燥管をつけた20 0mLのナスフラスコにアリルアルコール30g(0. 52mo1)を加え、0℃で撹拌しながらヘキサメチル ジシラザン41.58g(0.26mo1)を滴下した。反応溶液を室温で5時間撹拌した後、減圧下でアン モニアを除去した。得られた液体をそのまま次の反応に 用いた。

(2) 300mLのナスフラスコに上記(1)で得た液 体57.43g(0.44mol)、トルエン100m L、BHT97mg(0.44mmol)、トリス(ト リメチルシロキシ) シラン130.79g(0.44m o1)、塩化白金酸(IV)六水和物228mg(0.4 4mo1)を加え、80℃で24時間加熱した。反応溶 液を酢酸エチルで抽出、硫酸マグネシウムで乾燥、減圧 下で溶媒を留去した。得られた留分に酢酸/メタノール 1/1溶液を加え、室温で15分放置した。溶液を酢酸 エチルで抽出、飽和炭酸水素ナトリウム水溶液で4回洗 浄、硫酸マグネシウムで乾燥し、減圧下で溶媒を留去し た。得られた留分を減圧蒸留し無色透明の液体を得た。 この液体のプロトン核磁気共鳴スペクトルを測定し分析 した結果、0.1ppm付近(27H)、0.5ppm付近(2 H)、1.6ppm付近(2H)、3.5ppm付近(2H) にピークが検出されたことから下式 (M2) で表される化 合物であることを確認した。

[0059]

【化9】

$$HO \longrightarrow Si(OSiMe_3)_3$$
 (M2)

【0060】(3)100mLのナスフラスコに上記 (2)で得た式(M2)17.74g(50mmol)、D MF30mL、トリエチルアミン16.70g(165 mmo1), MEHQ6. 2mg (0. 05mmo1) を加え、αープロモメタクリル酸メチル26.85g (150mmol)を0℃で滴下した。反応溶液を10 0℃で24時間加熱した。反応溶液に水を加え、酢酸工 チルで抽出、硫酸マグネシウムで乾燥、溶媒を減圧下で 留去した。得られた留分をシリカゲルカラムに通した 後、減圧蒸留を行い、透明の液体を得た。この液体のプ ロトン核磁気共鳴スペクトルを測定し分析した結果、0. 1ppm付近(27H)、0.5ppm付近(2H)、1.6pp m付近(2H)、3.4ppm付近(2H)、3.7ppm付 近 (3H)、4.2ppm付近 (2H)、5.9ppm付近 (1H)、6.3ppm付近(1H)にピークが検出され たことから下式 (M3) で表されるモノマーであることを 確認した。

[0061]

【化10】

【0062】〔実施例3〕モノマーの合成-3
(1)200mLのナスフラスコに3ープテン-1ーオール60g、トリエチルアミン18.7g(0.18m))、MEHQ21 mgを加え、αープロモメタクリル酸メチル30g(0.17 mol)を0℃で滴下した。反応溶液を100℃で24時間加熱した。反応溶液を沪過して沈殿を除去した後、酢酸エチルで抽出、飽和食塩水で洗浄、硫酸マグネシウムで乾燥、減圧下で溶媒を留去した。得られた液体を減圧蒸留し、透明の液体を得た。この液体のプロトン核磁気共鳴スペクトルを測定し分析した結果、2.4ppm付近(2H)、5.3ppm付近(2H)、5.3ppm付近(2H)、5.3ppm付近(2H)、5.3ppm付近(2H)、5.3ppm付近(2H)、5.3ppm付近(2H)、5.3ppm付近(2H)、5.3ppm付近(2H)、5.3ppm付近(2H)、5.3ppm付近(2H)、5.3ppm付近(2H)、5.3ppm付近(2H)、5.3ppm付近(2H)、5.4ppm付近(2H)、5.4ppm付近(2H)、5.4ppm付近(2H)、5.4ppm付近(2H)、5.4ppm付近(2H)、5.4ppm付近(2H)、5.4ppm付近(2H)、5.4ppm付近(2H)、5.4ppm付近(2H)、5.4ppm付近(2H)、5.4ppm付近(2H)、5.4ppm付近(2H)、5.4ppm付近(2H)、5.4ppm付近て2H)、5.4ppm可以2H)で表

[0063]

【化11】

されるモノマーであることを確認した。

【0064】(2)50mLのナスフラスコに上記(1)で得た式(M4)を1g(6.4mmol)、トルエン5mL、BHT1.4mg、トリクロロシラン0.87g(6.4mmol)、塩化白金酸(IV)六水和物3.3mgを加え、室温で2時間撹拌した。反応溶液の溶媒を減圧下で留去し、得られた留分を減圧蒸留し透明の液体を得た。

(3)上記(2)で得られた液体をトリメチルメトキシシラン3.88 g(38.4 mol)と混合したものを、水10m L、メタノール5mL、ヘキサン5mLの混合溶液に0℃で滴下した。反応溶液を室温で16時間撹拌した後、有機層を飽和炭酸水素ナトリウム水溶液で2回、飽和食塩水で1回洗浄し、硫酸マグネシウムで乾燥、減圧下で溶媒を留去した。得られた液体を減圧蒸留し無色透明の液体を得た。この液体のプロトン核磁気共鳴スペクトルを測定し分析した結果、0.1ppm付近(27H)、0.5ppm付近(2H)、1.6ppm付近(2H)、2.4ppm付近(2H)、3.4ppm付近(2H)、3.7ppm付近(3H)、4.2ppm付近(2H)、5.9ppm付近(1H)、6.3ppm付近(1H)にピークが検出されたことから下式(M5)で表されるモノマーであることを確認

した。 【0065】 【化12】 (M5)

【0066】〔実施例4〕モノマーの合成-4 3-ブテン-1-オールの代わりに4-ペンテン-1-オールを用いて、実施例3と同様の合成を行い、透明の 液体を得た。この液体のプロトン核磁気共鳴スペクトル を測定し分析した結果、0.1ppm付近(27H)、0.5p pm付近(2H)、1.6ppm付近(4H)、2.4ppm付 近(2H)、3.4ppm付近(2H)、3.7ppm付近 (3H)、4.2ppm付近(2H)、5.9ppm付近(1 H)、6.3ppm付近(1H)にピークが検出されたこ とから下式(M6)で表されるモノマーであることを確認 した。

[0067]

【0068】〔実施例5〕モノマーの合成-5 3ープテン-1ーオールの代わりに、エチレングリコールモノアリルエーテルを用いて、実施例3と同様の合成を行い、透明の液体を得た。この液体のプロトン核磁気共鳴スペクトルを測定し分析した結果、0.1ppm付近(27H)、0.5ppm付近(2H)、1.6ppm付近(2H)、3.4ppm付近(2H)、3.6ppm付近(4H)、3.7ppm付近(3H)、4.2ppm付近(2H)、5.9ppm付近(1H)、6.3ppm付近(1H)にピークが検出されたことから下式(M7)で表されるモノマーであることを確認した。

[0069]

【0070】〔実施例6〕モノマーの合成-6 α-ブロモメタクリル酸メチルの代わりにα-ブロモメ タクリル酸エチルを用い、3-ブテン-1-オールの代 わりに、エチレングリコールモノアリルエーテルを用いて、実施例3と同様の合成を行い、透明の液体を得た。この液体のプロトン核磁気共鳴スペクトルを測定し分析した結果、0.1ppm付近(27H)、0.5ppm付近(2 H)、1.2ppm付近(3H)、1.6ppm付近(2H)、3.4ppm付近(2H)、3.6ppm付近(4H)、3.7ppm付近(3H)、4.2ppm付近(4H)、5.9ppm付近(1H)、6.3ppm付近(1H)にピークが検出されたことから下式(M8)で表されるモノマーであることを確認した。

[0071]

【化15】

$$0 \qquad Si(OSiMe_3)_3$$

$$(M8)$$

【0072】〔実施例7〕モノマーの合成-7 (1)50mLのナスフラスコにアクリル酸メトキシエチル130g(1 mol)、35%ホルムアルデヒド水溶液86g(1 mol)、MEHQ120mg(1 mmol)、30%トリメチルアミン水溶液9g(0.5 mol)を加え、60℃で2時間撹拌した。反応溶液を酢酸エチルで抽出、飽和食塩水で洗浄、硫酸マグネシウムで乾燥し、減圧下で溶媒を留去した後、減圧蒸留で精製して無色透明の液体を得た。この液体のプロトン核磁気共鳴スペクトルを測定し分析した結果、2.6ppm付近(1H)、3.4ppm付近(3H)、3.6ppm付近(2H)、4.3ppm付近(4H)、5.9ppm付近(1H)、6.3ppm付近(1H)にピークが検出されたことから下式(M9)で表されるモノマーであることを確認した。

[0073]

【化16】

【0074】(2)200mLのナスフラスコに上記(1)で得られたαーヒドロキシメタクリル酸メトキシエチル、ジエチルエーテルを加え、三臭化リンを0℃で滴下し、室温で3時間撹拌した後、0℃で水500mLを加えた。反応溶液をヘキサンで抽出、硫酸マグネシウムで乾燥、減圧下で溶媒を留去した。得られた留分を減圧蒸留し無色透明の液体を得た。この液体のプロトン核磁気共鳴スペクトルを測定し分析した結果、3.4ppm付近(3H)、3.6ppm付近(2H)、4.2ppm付近(2H)、4.4ppm付近(1

H)、6.3ppm付近(1H)にピークが検出されたことから下式(M10)で表されるモノマーであることを確認した。

[0075]

【化17】

【0076】(3) α -ブロモメタクリル酸メチルの代わりに上記(2)で得られた α -ブロモメタクリル酸メトキシエチルを用い、3-ブテン-1-オールの代わりにエチレングリコールモノアリルエーテルを用いて、実施例3と同様の合成を行い、透明の液体を得た。この液体のプロトン核磁気共鳴スペクトルを測定し分析した結果、0.1ppm付近(2TH)、0.4ppm付近(2H)、1.6ppm付近(2H)、3.4ppm付近(5H)、3.6ppm付近(6H)、4.2ppm(2H)、4.3ppm付近(2H)、5.9ppm付近(1H)、6.3ppm付近(1H)にピークが検出されたことから下式(M11)で表されるモノマーであることを確認した。

[0077]

【化18】

【0078】〔実施例8〕モノマーの合成-8 α - プロモメタクリル酸メチルの代わりに上記実施例7 (2)で得られた α - プロモメタクリル酸メトキシエチルを用いて、実施例1と同様の合成を行い、透明の液体を得た。この液体のプロトン核磁気共鳴スペクトルを測定し分析した結果、0 p p m付近(3 H)、0.1 p p m付近(2 H)、3.4 p p m付近(5 H)、1.6 p p m付近(2 H)、4.0 p p m 付近(2 H)、4.0 p p m 付近(1 H)、1.5 9 p p m 付近(1 H)、1.6 3 p p m 付近(1 H)にピークが検出されたことから下式(1 M12)で表されるモノマーであることを確認した。

[0079]

【化19】

$$0 \qquad \qquad Me \\ Si(OSiMe_3)_2$$

$$0 \qquad \qquad (M12)$$

【0080】〔実施例9〕モノマーの合成-9 エチレングリコールモノメチルエーテルの代わりに、ジ エチレングリコールモノメチルエーテルを用いて、実施 例5と同様の合成を行い、透明の液体を得た。この液体 のプロトン核磁気共鳴スペクトルを測定し分析した結 果、0ppm付近(3H)、0.1ppm付近(24H)、0.4 ppm付近(2H)、1.6ppm付近(2H)、3.4pp m付近(5H)、3.6ppm(6H)、4.0ppm(2 H)、4.2ppm付近(2H)、5.9ppm付近(1 H)、6.3ppm付近(1H)にピークが検出されたこ とから下式(M13)で表されるモノマーであることを確 認した。

【0081】 【化20】

$$\begin{array}{c}
M e \\
S i (O S i M e_3)_2 \\
0 \\
0 \\
(M 13)
\end{array}$$

【0082】〔実施例10〕モノマーの合成-10 (1)100mLナスフラスコに3-[トリス(トリメチルシロキシ)シリル〕プロピルアミン35.4g、トリエチルアミン10.1gを加え、水浴中でブロモ酢酸メチルを滴下した。反応溶液を1時間撹拌した後、酢酸エチルで抽出、硫酸マグネシウムで乾燥し、減圧下で溶媒を留去した。得られた留分を減圧蒸留し、無色透明の液体を得た。この液体のプロトン核磁気共鳴スペクトルを測定し分析した結果、0.1ppm付近(27H)、0.5ppm付近(2H)、1.6ppm付近(2H)、2.6ppm付近(2H)、3.4ppm付近(2H)、3.7ppm付近(3H)にピークが検出されたことから下式(M14)で表される化合物であることを確認した。

[0083]

【化21】

【0084】(2)50mLナスフラスコに上記(1)で得た式(M14)4.3g、トリエチルアミン1.0g、テトラヒドロフラン10mLを加え、室温でαーブロモメタク

リル酸メチルを滴下し、1時間撹拌した。得られた反応 溶液を酢酸エチルで抽出、硫酸マグネシウムで乾燥、減 圧下で溶媒を留去した。得られた留分をシリカゲルカラ ムで精製し、無色透明の液体を得た。この液体のプロトン核磁気共鳴スペクトルを測定し分析した結果、0.1p pm付近(27H)、0.5ppm付近(2H)、1.6ppm 付近(2H)、2.6ppm付近(2H)、3.4ppm付近 (2H)、3.7ppm付近(3H)にピークが検出され たことから下式(M15)で表されるモノマーであること を確認した。

[0085]

【化22】

【0086】〔実施例11〕モノマーの合成-11 (1)1Lの三口フラスコにヘキサン50g、メタノール50g、水100gを加え、0℃で3-トリメトキシシリルプロピルチオール64.8gとクロロトリメチルシラン215.1gの混合溶液を1.5時間かけて滴下した。滴下終了後、15~25℃で2時間撹拌した。反応液は2層に分かれるので、分液ロートにより上層を分取し、これを飽和炭酸水素ナトリウムで2回、飽和食塩水で1回洗浄し、硫酸ナトリウムで乾燥、減圧下で溶媒を留去した。減圧蒸留により精製し、透明の液体を得た。この液体のプロトン核磁気共鳴スペクトルを測定し分析した結果、0.1ppm付近(27H)、0.6ppm付近(2H)、1.6ppm付近(2H)、2.4ppm付近(2H)にピークが検出されたことから下式(M16)で表される化合物であることを確認した。

[0087] [化23] HS _______Si(OSiMe₃)₃ (M16)

【0088】(2)200m Lナスフラスコに上記(1)で得た式(M16)を24.5g、αープロモメタクリル酸メチル13.0g、トルエン25m Lを加え、0℃でトリエチルアミン7.4gをトルエン50m Lと混合した溶液を滴下し、室温で72時間撹拌した。得られた反応溶液を酢酸エチルで抽出、硫酸マグネシウムで乾燥、減圧下で溶媒を留去した。得られた留分をシリカゲルカラムで精製し、透明の液体を得た。この液体のプロトン核磁気共鳴スペクトルを測定し分析した結果、0.1ppm付近(27H)、0.6

ppm付近(2H)、1.6ppm付近(2H)、2.4ppm付近(2H)、3.4ppm付近(2H)、3.8ppm付近(3H)、5.6ppm付近(1H)、6.2ppm付近(1H)にピークが検出されたことから下式(M17)で表されるモノマーであることを確認した。

[0089]

【化24】

【0090】〔実施例12〕モノマーの重合-1 実施例1で得た式(M1)の化合物(15重量部)、アクリル酸3-トリス(トリメチルシロキシ)シリルプロピル(45重量部)、N-ビニルピロリドン(30重量部)、N-ビニルホルムアミド(10重量部)、メタクリル酸ビニル(0.5重量部)、ダロキュア1173(CIBA社、0.5重量部)を混合し撹拌した。均一で透明なモノマー混合物が得られた。このモノマー混合物をアルゴン雰囲気下で脱気した。窒素雰囲気下のグローブボックス中で透明樹脂(ポリ4-メチルペンテン-1)製のコンタクトレ

ンズ用モールドに注入し、捕虫灯を用いて光照射($1 \, \mathrm{m}$ W/ $c \, \mathrm{m}^2$ 、 $1 \, 0$ 分間)して重合し、レンズ状サンプルを得た。

【0091】得られたレンズ状サンプルを水和処理した後、1 M水酸化ナトリウム水溶液に浸漬し、25℃で4時間改質処理を行った。改質処理後、純水に浸漬し、超音波洗浄機による洗浄(5分間)を2回行った。純水は洗浄が終了するたびに交換した。

【0092】得られたサンプルは透明で濁りがなかった。このサンプルを水和処理したときの酸素透過係数は $115\times10^{-11}\,\mathrm{m\,I}$ (STP) $\mathrm{cm\cdot cm^{-2}\cdot sec^{-1}\cdot mmH\,g^{-1}}$ 、動的接触角は 63° であり、高い透明性、高酸素透過性および水濡れ性を有していた。

【実施例13~20】モノマーの重合-2~9 実施例2~9で得たモノマーを実施例12と同様の方法 で重合させた。得られたポリマーはいずれも透明で濁り がなかった。これらのサンプルを水和処理したときの酸 素透過係数 [×10⁻¹¹m1(STP)cm·cm⁻²·s ec⁻¹·mmHg⁻¹] および動的接触角 [*] は下表の通 りであり、どのポリマーも高い透明性、酸素透過性およ び水濡れ性を有していた。

【0093】 【表1】

	色	酸素透過係数	動的接触角
実施例13	透明	125	6.5
実施例14	透明	121	67
実施例15	进明	119	68
実施例16	透明	118	63
実施例17	透明	117	64
実施例18	透明	113	63
実施例19	透明	98	66
実施例20	透明	113	64

【0094】 【発明の効果】本発明により、それを重合して得られる ポリマーが高酸素透過性で、かつ高い水漏れ性を有する モノマーが提供される。

フロントページの続き

(51) Int. Cl. 7

識別記号

FΙ

テーマコード(参考)

G02C 7/04

G02C 7/04

(72)発明者 中村 正孝

滋賀県大津市園山1丁目1番1号 東レ株 式会社滋賀事業場内

Fターム(参考) 2H006 BB05 BB07

4H049 VN01 VP01 VQ19 VQ35 VQ49

VQ78 VR21 VR22 VR42 VR43

VU20 VW02

4J035 BA05 CA01K CA01M CA02K

CA022 CA10M CA101 CA13M

CA132 CA18M CA182 CA22M

CA26M CA262 FB01 GA02

GB01 GB04 GB08 LB20

4J100 AB03Q AB07Q AE18P AJ01Q

AJ02Q AJ08Q AL03Q AL08Q

AL75Q AM19Q AN01Q AN05P

APO1P AQO8Q BAO2P BAO4P

BA12P BA15P BA16P BA16Q

BA20P BA35P BA53P BA80P

BASOQ BC65P CA01 CA03

CA04 JA33